

# 公務機密維護宣導

114年10月

## 台積電2奈米製程技術洩密案 3嫌涉犯國安法起訴

據媒體報導，台灣積體電路製造股份有限公司（下稱台積電）國家核心關鍵技術營業秘密遭非法取得一案，經臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署（下稱高檢署智財分署）檢察官偵查終結，在押被告陳○○、吳○○及戈○○等3人分別以違反國家安全法第8條第2項國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪、營業秘密法第13條之2意圖域外使用而竊取營業秘密罪、營業秘密法第13條之1竊取營業秘密罪等罪嫌提起公訴，其餘3名未在押被告僅涉營業秘密法第13條之1告訴乃論刑責，因台積電表明不提出告訴另予以簽結。

據高檢署調查，陳○○曾擔任台積電12廠之良率部門工程師，離職後至台積電之半導體製造設備供應商東京威力科創股份有限公司（下稱東京威力公司）行銷部門任職。陳○○曾任職台積電而熟悉台積電各項機密資訊保護措施，亦深知台積電嚴格要求供應商遵守保密約定，竟為替東京威力公司爭取成為台積電先進製程更多站點設備供應商，多次運用與吳○○、戈○○及廖○○（廖○○未涉域外使用意圖且未據告訴，另予簽結）等台積電在職員工舊誼，央請渠等提供業務上可接觸到之台積電國家核心關鍵技術營業秘密檔案或營業秘密，供陳○○拍攝重製後，俾利東京威力公司檢討改善蝕刻機台表現，爭取台積電2奈米製程蝕刻站點供應量產機台之資格，嗣因台積電察覺有異，於內部調查後，而於114年7月8日向高檢署提出告訴。



# 公務機密維護宣導

本案事涉我國產業命脈之國家核心關鍵技術，嚴重威脅半導體產業國際競爭力，高檢署智財分署認被告3人犯罪情節重大，起訴並具體求刑如下：

被告陳○○涉犯營業秘密法第13條之2意圖域外使用而竊取營業秘密罪量處有期徒刑5年、營業秘密法第13條之1竊取營業秘密罪量處有期徒刑3年、國家安全法第8條第2項國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪各量處有期徒刑8年，應執行有期徒刑14年。

被告吳○○涉犯營業秘密法第13條之2意圖域外使用而竊取營業秘密罪量處有期徒刑4年、國家安全法第8條第2項國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪量處有期徒刑7年，應執行有期徒刑9年。

被告戈○○涉犯國家安全法第8條第2項國家核心關鍵技術營業秘密之域外使用罪量處有期徒刑7年。

參考資料來源：臺灣高等檢察署智慧財產檢察分署新聞稿

